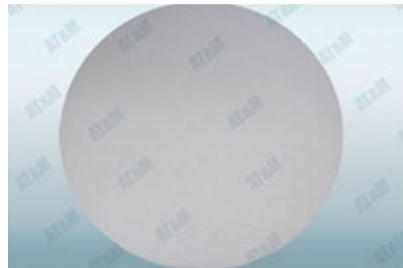
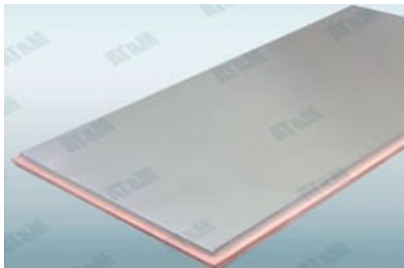
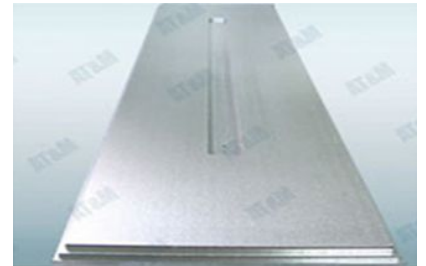


# スパッタリング ターゲット

製品名	製法	相対密度	純度	結晶粒寸法	実績例
クロム (Cr) ターゲット材	HIP	> 99.6%	99.5~99.95% (2N5~3N5)	-	-
Ni-Crターゲット材	真空精錬+鍛造+圧延	-	99.5~99.95% (2N5~3N5)	<150μm	Ni-20Cr, Ni-30Cr, Ni-44Cr, Ni-50Cr (wt%)
Ti-Alターゲット材 Cr-Alターゲット材	HIP	> 99.6%	99.5~99.8% (2N5~2N8)	<100μm	Ti-40Al, Ti-50Al, Ti-64Al, Ti-67Al, Ti-70Al (wt%) Cr-50Al, Cr-70Al (wt%)
W-Tiターゲット材	HIP	> 99.7%	99.9~99.95% (3N~3N5)	<100μm	W-10Ti, W-20Ti (wt%)
Wターゲット材 Moターゲット材	CIP+焼結+圧延	> 99.0%	99.9~99.95% (3N~3N5)	<100μm	-
磁気記録ターゲット材	真空精錬+鍛造+圧延+熱処理	-	99.9~99.95% (3N~3N5)	<100μm	Co-18Cr-4Ta, Co-14Cr-4Ta, Co-25Cr-2Ta (at%) Fe-30Co, Fe-35Co (at%) Co-11.5Nb-1.5Zr, Co-6Nb-6Zr (at%) Co-40Fe-20B (at%)
管状ターゲット材	-	~90%	> 99.5% (> 2N5)	-	Cr, Sn, Nb, W, Zn-Al



原産国: 中国

販売者:



富永興業株式会社

東京都江戸川区一之江8-18-11 (〒132-0024)

Tel. 03-5879-0761 / Fax. 03-5879-0767

Web <http://www.tomilight.co.jp>